

チップ外観検査装置Vi-2200発売 ~ ICチップや精密電子部品の微小な異物や欠陥を高速・全自動で検査~

本装置は、新開発の顕微鏡光学系と高速高精度なパターンマッチング画像処理技術により、ICチップや電子部品の微小な異物や欠陥を検出する装置です。良品学習と欠陥検出を行うアルゴリズム及び、新開発の大量データ高速演算ハードウェアを用いて、検査ステージ上にセットされた被検物を自動的に検査し、チップ単位での合否判定を行い、不良チップの位置情報を管理し、製造工程の高度化に貢献します。

【主な用途】

| C ウエーハ最終検査 | C 組立の受入検査 電子デバイスの外観・形状検査 製造部門での工程不良解析

【特 長】

一視野 2.5 mm 角を 0.3 秒と高速検査

新開発の「最適化 MIN-MAX 法アルゴリズム」(注1)と高感度の光学系によりメモリ 回路のような複雑な回路の中でも 5 μ m サイズまでの欠陥を検出(光学倍率を上げる ことによりさらに微少欠陥の検出可能)

視野内は、最大64個の複数チップを同時に検査

専用検出光学系により、最適な分解能と深い焦点深度を実現

ウェーハ状態では8 インチまで、ダイシング後のフィルムキャリア付きの状態では6 インチまで、1 台で両方共対応

(注1) 1 画素内を分解したサブ画素の位置ずれによるノイズを、局所的に位置合わせしながら除去し、S/N比の高い差分演算を行い、検出精度を向上させることにより、誤検出をなくす方法。

【主な仕様】

検査倍率: 5倍(選択可能)欠陥検出: 約5 µ m以上検査視野: 2.45mm × 2.45mm検査時間: 0.3sec/ 1 視野

占有面積 : 1,580mm (W) × 1,030mm (D)

オプション:プリンター、インクマーカー、無停電電源装置等2

【価格】 5,000~6,000万円(仕様・構成による)

【**発売時期**】 1999年12月1日

【販売予定台数】 50台/年